PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-126605

(43)Date of publication of application: 18.05.1989

(51)Int.CI.

G02B 6/12

(21)Application number : 62-284272

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

12.11.1987

(72)Inventor: TANIZAWA YASUHISA

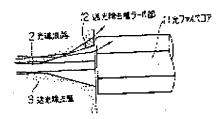
(54) LIGHT GUIDE DEVICE WITH STRAY LIGHT REMOVING LAYER

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease crosstalks and the deterioration in an extinction ratio by forming a stray light removing layer to the region which is limited to the upper part of the light guide of a buffer layer and near said part and where there is no buffer layer.

CONSTITUTION: The buffer layer 4 consisting of SiO2 is coated to the upper part of the light guide 2 formed on a substrate 1 and near the same and the stray light removing layer 3 consisting of TiO2 is formed in the regions except said region. The stray light in the substrate 1 is, therefore, confined in the stray light removing layer 3 as said light is propagated. The region where the stray light removing layer 3 in the upper part of the light guide at the exit end of the light guide is expanded to a taper shape toward the exit end in order to prevent the confined and propagated light from being coupled to an optical fiber or photodetecting element connected to the exit end of the light guide. The crosstalks and the deterioration in the extinction ratio are thereby decreased.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-126605

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月18日

G 02 B 6/12

A-7036-2H J-7036-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 迷光徐去層付光導波路デバイス

②特 願 昭62-284272

②出 願 昭62(1987)11月12日

砂発 明 者 谷 澤 靖 久 東京

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 顋 人 日本電気株式会社 東

東京都港区芝5丁目33番1号

②代理人 弁理士 芦田 坦 外2名

明 細 會

1. 発明の名称

迷光除去層付光導放路デバイス

2. 特許請求の範囲

1. 光導波路が形成された基板表面にパッファ 間を有する光導波路デバイスにおいて,前配パッファ層を光導波路上部とその近傍に限定し,前記パッファ層のない領域に迷光除去層を形成したことを特徴とする迷光除去層付光導波路デバイス。

2. 前配迷光除去層が前配当板の屈折率よりも大きい屈折率をもつ物質から成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項配載の迷光除去層付光導
彼路ディイス。

3. 前配光導波路の出力側端部における前記迷 光除去順の形成されていない部分が疲光導波路の 出力側端部に向かってテーパ状に広がっていることを特徴とする特許請求の範囲第2項配数の迷光 除去層付光導坡路デバイス。 4. 前記送光除去層が光を吸収する物質から成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 述光除去層付光導放路デバイス。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は光導波路ディイスに関し、特に光導波路 遊板内の迷光を除去する層を有する光導波路ディイスに関する。

〔従来の技術〕

光導波路を用いた光デバイスには,第5図,第6図に示すような2×2EOスイッチや,第7図に示すような多分較外部変調モジュール等がある。第5図,第6図を参照して,2×2EOスイッチは方向性結合部での光導波路間のモード結合と,LiNbO3、等の強誘電体基板のもつ電気光学効果による屈折率変化を利用したものである。入力側の光ファイバ6から入力された光は,Cr - Au による電医5への印加電圧が0の時は出力側の光ファイバ7から出射され,スイッチ動作電圧が印加され

た時は出力個の光ファイバ8から出射される。一方、多分岐外部変調モジュールでは、第7図を参照して、レーザダイオでド15から出射された光がレンズ16により集光されて光導放路に分岐路17に導かれ、分岐部18において各光導波路に分岐される。更に、分岐された各光導波路にかいて電圧をオン、よフすることにより変調が行われ、各変調光は各光導波路に接続された光ファイバ20に出射される。

これらの光導波路型デバイスは、スイッチあるいは変調に、基板の電気光学効果を用いるため、第6図に示すように、まず電気光学効果を有するLiNbo3等の強勝電体基板1にTLを光導波路形状にパターニングし、約100で前後の高温で対する。次に、磁界成分が基板全反射面(安面に形でである。次に、磁界成分が基板全反射面(安面に行った、1100を取り、1100を形成の基板よりも低い、1100を形成したとで、光導波路2上

ての光が光導波路に結合しないで,一部の光が光 導波路以外の基板内に備れてしまり。

出射何の光ファイパをシングルモードファイパとしたときは。たとえ。これらの当板内选先が存在したとしても。先導波略と光ファイパの電界分布の大きさがほぼ同じであるため。送光は光ファイパに結合されたくい。しかし。出射何光ファイパにコア径の大きいマルチモードファイパを接続したり。あるいは、光導波路出射端に直接受光素

部に Cr, Au 等の材質をコーティング,パターニングして電極 5 を形成する。 最後に,電極 5 の保護のために,再び $8iO_2$ 膜を電極取出し部(パッド部)1 0 を除いた基板金面にコーティングする。

従来は、こうして作製された基板より光導波路 条子となる部分を切断した後、端面研磨し、これ に光ファイバや、発光、受光素子を接続して光ス イッチや光変調器を形成していた。

(発明が解決しようとする問題点)

子を結合するような場合,光導波路よりも受光径が大きくなると同時に,開口数も大きくなるので, 光導波路周辺からの透光に対しても受光感度が高くなり,先述のクロストークや消光比の劣化をよ り起としやすくなる。

(問題点を解決するための手段)

〔原理及び作用〕

基板表面に光導波路を形成した後,直接光導波路上部に金属電極を設けると,TMモード光は,金属に吸収されて損失が生じるので,一旦落板袋

面にパッファ暦を形成した上で金属電極を形成する。通常は、このパッファ暦は、茄板表面からの 導波光の放射損失がないように茄板よりも低い屈 折率をもつ材料で形成される。

Ti 拡散LinbOg 光導波路の場合, LinbOg の屈折 率が 2.2 であるので、屈折率が 1.4 の 8iO2 が Cの **パッファ層に用いられる。従来とのパッファ層は,** プロセスを容易にするため光導波路上部だけでな く,葢板表面全体に形成されている。本発明では, このパッファ層を光導波路上部とその近傍だけに 限定して形成し、光導放路が形成されていたい質域 には、逆に、基板設面から光が放射されるよう基 板よりも高い屈折率をもつ材料を迷光除去層とし てコーティングする。とりすることによって。益 根内に徴乱した迷光は、荔板袋面に到達すると、 この迷光除去層に一旦放射され,閉じ込められた まま伝搬する。との迷光除去層は, LiNbOs を基板 」とした光導波路の場合。コーティングが容易で。 しかも屈折率が 2.4 と LINBOs より高い TiO2が違し ている。

第1図は本発明の達光除去層付光導放路デバイスを適用した2×2 E O スイッチの上面図であり、第2図は第1図のA - A / 展断面図である。1は LiNbO3 による基板・2 は基板1にで1を光導放路形状にパターニングし、1000に6. 例で熱拡散させて形成した光導放路・3 は TiO2 による速光除去層、4 は SiO2 によるパッファ層、5 は Cr - Auによる電極、6 および9 は入力側の光ファイバ・7 および8 は出力端の光ファイバ・1 0 は電極取出し部でケースの端子に接続される。

まず、本発明の迷光除去層付光導波路デバイスの作製プロセスについて説明する。 芸板表面をサイト Cinbo。 の芸板にTi をスパッタにより 600 Å成膜し、これにフォトリングラフィーを 用いてパターニングした後、エッチングにより 後上にTi の光導波路パターンを形成した。 光導波路 は 3 中 ング動作を行う方向性結合形スイッチ形状である。ここでは光導波路線は 6 年 の 方向性結合

同様に、上記のTiO2のような基板よりも高い屈 折率をもつ物質により迭光除去層を形成する以外 に、GaAs 等の光を吸収する物質を光導放路上部と その近傍以外の領域に形成し、基板内の迭光をこ の吸収膜により吸収させることも可能である。 〔突旋例〕

次に、本発明について図面を参照して説明する。

は光導波路間ヤャップは 5 4m で結合長は 6 m 。素子長は 2 0 m とした。 との Ti の光導波路パターンを 1 0 0 0 でで 6 (日)熱拡散させて光導波路 2を作製した。

次化 , 810,をプラスマ CVD 法によりあらかじめ 遊板全面にコーティングし、光導波路の上部とそ の 近 傍 だけ 8102 が残るようフォトリングラフィーによ りパターニングした後に、ファ酸により光導波路 近傍以外の部分の810。をエッチングし険去した。 レンストが付いたままで,今度は蒸着によ bTiOz を基板にコーティングした後、リフドオフにより SiO2 パッファ層上の TiO2 層を除去した。 これによ り。基板に形成された光導波路2の上部とその近 傍にはSiO2によるペッファ磨4が、それ以外の倒 域にはTiO₂による迭光除去層3がそれぞれコーテ ィングされたことになる。さらに,結合部分の光 導波路2上部に Cr - Au による電極 5 を蒸着によ り成膜、パターニングし、最後に基根全面に電極 保護用の SiO2 による保護膜 4'を形成し、全プロセ スを終える。とうして作毀された光導波路基根は、 所望の大きさに切断,端面研磨され、光導波路端部に入力倒光ファイベ 6 、9 、出力倒光ファイベ 7 、8 がそれぞれ接続される。

第3図は、上述のようにして作製された迷光除去層に閉じ込められた光の光ファイバへの結合を防ぐために光導波路2の出力倜端部で、迷光除去層が形成されてない部分を始部に向ってテーバ状に広げたものである。

第4図は出力個に第3図の光ファイベのかわりに受光素子13を結合させたものである。このように迭光除去層にテーパ部を設けると、後述するように、アバイス化時のクロストークがさらに改善できる。

第1 図の入出力端部を第3 図の構造にして作製された2 × 2 B O スイッチの特性、特にクロストーク特性を評価した。入力光は、スイッチング電圧を低くするためT M モード光とし、入力個光ファイバ6 から入力した光をスイッチングしたときの正規の光ファイバと反対 餌の光ファイバから出力される光の量を測定した。本実施例のB O Z イ

表 1 の結果からわかるように,出力側にシングルモードファイバを用いたときは,クロストークは約 3 dB,マルチモードを用いたときは,約 7 dB 近く低減できた。とのように,本発明の迷光除去層付光導波路デバイスを用いることにより基板内の迷光の出力側光ファイバへの結合を防ぎ,将性を改善することができる。

なお、前配実施例では迷光除去層3の材料として着板よりも高い屈折率を持つものについて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、迷光除去層として GaAa 等の光を吸収する物質を利用しても十分な迷光除去効果が得られる。 (発明の効果)

以上説明したように本発明は、光導波路が形成された基板の上部のパッファ層を光導波路上部に限定し、光導波路が形成されている部分以外の領域には基板よりも風折率の高い材料をコーティングして迷光缺去層を設け、さらには光導波路出力
開端部で、この迷光除去層がコーティングされていない領域をテーパ状に広げることにより、光導

ッチの場合、電圧オフでは、光ファイベ6から入力された光は光ファイベ8から出力され、電圧オンのときは光ファイベ7から出力される。 すなわち、電圧オフの時は、光ファイベ7から出力されれる光が、電圧オンの時は光ファイベ8から出力される光がそれぞれクロストークとなる。

とのクロストーク量を,従来の迷光除去層のない光導放路ディイスを用いた場合と,本発明の迷光除去層付光導放路ディイスを用いた場合について測定した。尚,出力側の光ファイベには,シングルモードファイバを用いた場合とマルチモードファイバを用いた場合のそれぞれについて行なった。その測定結果を表1に示す。

み 1

		逆来基 板	本発明の高板
シングルモード	锯庄 ON	2248	24 d B
ファイベ	OFF	1848	2148
マルチモード	ON	1248	22dB
ファイベ	OFF	11dB	1848

政路の曲り部や分岐部での放射による基板内の迷光や、発光素子からの直接の基板内部の迷光を迷光除去層に閉じ込め、出力光ファイベヤ、受光素子への結合を防ぎ、クロストークや、消光比の劣化を少なくできる効果がある。

とのように、本発明の送光除去層付光導波路基板を適用することにより、クロストークが低い B O スイッチャ、消光比のよい多分破変調器が実現できるだけでなく、出力側にマルチモードファイバを適用したり、光導波路に直接受光素子を結合することも可能となり、光導波路デバイスの特性が向上するとともに、そのアプリケーションを拡大させることができ、本発明の工業的価値は高い。

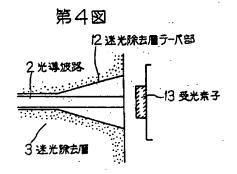
4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明の迷光除去層付光導波路基板を 用いた2×2 E O スイッチの上面図, 第2 図は第 1 図のA - A/ 韻断面図, 第3 図は光導波路出射機 にテーパ形状の速光除去層をもつ光導波路基板の

特開平1-126605 (5)

光導波路出射端部拡大図,第4図は第3図における光ファイパのかわりに受光案子を光導波路出射端に接続した図である。また,第5図は従来の光導波路遊板を用いた2×2 E O スイッチの上面図であり,第6図は第5図のB-B/線断面図,第7図は L D 内蔵多分岐外部変調モジュールの上面図である。

第3図 12 建光除去層ラーパ部 11光ファイパコア 2 光導液路 3 逐光除去層



代理人 (7783) 弁理士 池 田 庶 保

